2　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈠　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び東白川村役場に備え置いて縦覧に供する。）

○農林水産省告示第六百五十号

森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

平成二十五年三月十八日

農林水産大臣　林　芳正

一　保安林の所在場所　岐阜県中津川市落合字横挽一三五八の三

二　指定の目的　土砂の流出の防備

三　指定施業要件

㈠　立木の伐採の方法

1　主伐は、択伐による。

2　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈠　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。）

○観光庁告示第三号

旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）第十二条の十一第一項の規定により、次の機関を登録研修機関として登録をしたので、同法第十二条の二十八第一号の規定により公示する。

平成二十五年三月十八日

観光庁長官　井手　憲文

一　登録年月日　平成二十五年二月二十日

二　登録番号　第三十九号

三　登録研修機関の氏名又は名称　学校法人中村学園

四　住所　千葉県千葉市中央区新宿二丁目十四番三号

五　研修業務を行う事務所の所在地　千葉県千葉市中央区新宿二丁目十一番十二号

六　法人にあってはその代表者の氏名　中村　洋子

○環境省告示第二十三号

昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号（農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準）第四号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録保留基準（平成二十年七月環境省告示第六十号）の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

平成二十五年三月十八日

環境大臣　石原　伸晃

表（RS）－1－［2，5－ジクロロ－4－（1，1，2，3，3，3－ヘキサフルオロプロポキシ）フェニル］－3－（2，6－ジフルオロベンゾイル）ウレア（別名ルフェヌロン）の項の次に次のように加える。

O，S－ジメチル＝アセチルホスホロアミドチオアート（別名アセフェート）	0.0063mg／1
2－クロロ－2’，6’－ジエチル－N－メトキシメチルアセトアニリド（別名アラクロール）	0.02mg／1
2－（4－エトキシフェニル）－2－メチルプロピル＝3－フェノキシベンジル＝エーテル（別名エトフェンプロックス）	0.082mg／1
5，10－ジヒドロ－5，10－ジオキソナフト［2，3－b］－1，4－ジチイン－2，3－ジカルボニトリル（別名ジチアノン）	0.02mg／1
（Z）－N－［α－（シクロプロピルメトキシイミノ）－2，3－ジフルオロ－6－（トリフルオロメチル）ベンジル］－2－フェニルアセトアミド（別名シフルフェナミド）	0.10mg／1
N－シクロプロピル－1，3，5－トリアジン－2，4，6－トリアミン（別名シロマジン）	0.047mg／1
メチル＝2－（4，6－ジメトキシ－2－ピリミジニルオキシ）－6－（1－メトキシイミノエチル）ベンゾエート（別名ピリミノバックメチル）	0.05mg／1
（RS）－4－（4－クロロフェニル）－2－フェニル－2－（1H－1，2，4－トリアゾール－1－イルメチル）プチロニトリル（別名フェンブコナゾール）	0.079mg／1
N－ブトキシメチル－2－クロロ－2’，6’－ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール）	0.026mg／1
メチル＝（E）－2－｛α－［2－イソプロポキシ－6－（トリフルオロメチル）ピリミジン－4－イルオキシ］－o－トリル｝－3－メトキシアクリラート（別名フルアクリピリム）	0.15mg／1
（E）－2－メトキシイミノ－N－メチル－2－（2－フェノキシフェニル）アセトアミド（別名メトミノストロビン）	0.042mg／1
ヨウ化メチル	0.01mg／1

○環境省告示第二十四号

昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号（農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準）第三号の規定に基づき、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準（平成十八年十二月環境省告示第百四十三号）の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。

平成二十五年三月十八日

環境大臣　石原　伸晃

表（RS）－1－［2，5－ジクロロ－4－（1，1，2，3，3，3－ヘキサフルオロプロポキシ）フェニル］－3－（2，6－ジフルオロベンゾイル）ウレア（別名ルフェヌロン）の項の次に次のように加える。

（RS）－2－［2－（3－クロロフェニル）－2，3－エポキシプロピル］－2－エチルインダン－1，3－ジオン（別名インダノファン）	2.9μg／1
5－tert－ブチル－3－［2，4－ジクロロ－5－（プロパ－2－イニルオキシ）フェニル］－1，3，4－オキサジアゾール－2（3H）－オン（別名オキサジアルギル）	7.3μg／1
（E，Z）－4－［3－（4－クロロフェニル）－3－（3，4－ジメトキシフェニル）アクリロイル］モルホリン（別名ジメトモルフ）	670μg／1
［3－（4，5－ジヒドロ－1，2－オキサゾール－3－イル）－4－メシル－o－トリル］（5－ヒドロキシ－1－メチルピラゾール－4－イル）メタノン（別名トプラメゾン）	9,500μg／1
3－［（2，5－ジクロロ－4－エトキシベンジル）スルホニル］－4，5－ジヒドロ－5，5－ジメチル－1，2－オキサゾール（別名フェンキサスルホン）	0.93μg／1
S－α－エトキシカルボニルベンジル＝O，O－ジメチル＝ホスホロジチオアート（別名フェントエート又はPAP）	0.077μg／1
（RS）－5－クロロ－N－（1，3－ジヒドロ－1，1，3－トリメチルインデン－4－イル）－1，3－ジメチルピラゾール－4－カルボキサミド（別名フラメトピル）	140μg／1
3－シクロヘキシル－6－ジメチルアミノ－1－メチル－1，3，5－トリアジン－2，4（1H，3H）－ジオン（別名ヘキサジノン）	41μg／1